(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 24. März 2005 (24.03.2005)

**PCT** 

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/026067 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C30B 15/10

C03B 20/00,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2004/009792

(22) Internationales Anmeldedatum:

2. September 2004 (02.09.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 42 042.8 11. September 2003 (11.09.2003) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): WACKER-CHEMIE GMBH [DE/DE]; Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHWERTFEGER, Fritz [DE/DE]; Marktler Strasse 56a, 84489 Burghausen (DE). GÜNSTER, Jens [DE/DE]; Schulstrasse 29, 38678 Clausthal-Zellerfeld (DE). HEINRICH, Jürgen [DE/DE]; Seilerstrasse 11, 38678 Clausthal-Zellerfeld (DE). ENGLER, Sven [DE/DE]; Am Rathaus 4, 38678 Clausthal-Zellerfeld (DE).

- (74) Anwälte: POTTEN, Holger usw.; Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING AN SI<sub>3</sub>N<sub>4</sub> COATED SIO<sub>2</sub> MOLDED BODY

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES Si₃N₄ BESCHICHTETEN SiO₂-FORMKÖRPERS

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing an  $Si_3N_4$  coated  $SiO_2$  molded body from an  $SiO_2$ green body. The inventive method is characterized by applying to the surface of the amorphous open-pore  $SiO_2$  green body a precursor which is adapted to form an  $Si_3N_4$  sintered layer and then converting the precursor in situ to an  $Si_3N_4$  sintered layer in the presence of a laser beam.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung eines Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> beschichteten SiO<sub>2</sub>-Formkörpers aus einem SiO<sub>2</sub>-Grünkörper, dadurch gekennzeichnet, dass auf eine Oberfläche des amorphen offenporigen SiO<sub>2</sub>-Grünkörpers ein Präkursor, der zur Bildung einer Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-Sinterschicht geeignet ist, aufgebracht wird und anschließend im Laserstrahl in situ eine Umwandlung des Präkursors in eine Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-Sinterschicht erfolgt.

